17.06.03

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年 6月28日

REC'D 0 1 AUG 2003

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-189796

[ST. 10/C]:

Applicant(s):

11371

[JP2002-189796]

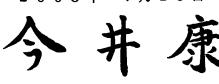
出 願 人

鐘淵化学工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 7月18日





【書類名】

特許願

【整理番号】

TKS4827 .

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

A01N 53/00

【発明者】

【住所又は居所】

兵庫県高砂市高砂町宮前町1-8 鐘淵化学工業株式会

社高砂工業所内

【氏名】

眞戸原 久美

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県高砂市高砂町宮前町1-8 鐘淵化学工業株式会

社高砂工業所内

【氏名】

長嶋 伸夫

【特許出願人】

【識別番号】 000000941

【氏名又は名称】 鐘淵化学工業株式会社

【代表者】

武田 正利

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

005027

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要



明細會

【発明の名称】 光学活性1-置換アミノー2,3-エポキシプロパンの製造方法並びにその合成中間体およびそれらの製造方法。

# 【特許請求の範囲】

# 【請求項1】

一般式(1)

# 【化1】

(式中、\*は不斉炭素原子を表し、 $R^1$ はカルバメート系のアミノ保護基を表す。)で表される光学活性1-置換アミノー2, 3-プロパンジオールを、酸触媒の存在下、一般式(2)

# 【化2】

# $R^2C(OR^3)_3$ (2)

(式中、 $R^2$ は水素原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 1$ 0のアリール基または置換されていてもよい炭素数 $7\sim 1$ 0のアラルキル基を表し、 $R^3$ は炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基を表す。)

で表される化合物と反応させることを特徴とする、一般式(3)

# 【化3】

(式中、\*、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ は前記と同一の意味を表す。)で表される光学活性 化合物の製造方法。

# 【請求項2】

一般式(3)

### 【化4】

(式中、\*は不斉炭素原子、 $R^1$ はカルバメート系のアミノ保護基、 $R^2$ は水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim1$ 0のアリール基または置換されていてもよい炭素数 $7\sim1$ 0のアラルキル基を表し、 $R^3$ は炭素数 $1\sim6$ のアルキル基を表す。)で表される光学活性化合物。

## 【請求項3】

一般式(3)

# 【化5】

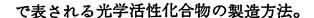
(式中、\*は不斉炭素原子、 $R^1$ はカルバメート系のアミノ保護基、 $R^2$ は水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim1$ 0のアリール基または置換されていてもよい炭素数 $7\sim1$ 0のアラルキル基を表し、 $R^3$ は炭素数 $1\sim6$ のアルキル基を表す。)

で表される光学活性化合物を開環させることを特徴とする、一般式 (4)

# 【化6】

$$R^2$$
 $X$ 
 $*$ 
 $NHR^1$ 
 $(4)$ 

(式中、Xはハロゲン原子を表し、\*、 $R^1$ 、 $R^2$ は前記と同一の意味を表す。)



#### 【請求項4】

一般式(4)

【化7】

$$\begin{array}{c}
O \\
R^2 \\
X \\
NHR^1
\end{array}$$
(4)

(式中、\*は不斉炭素原子、 $R^1$ はカルバメート系のアミノ保護基、 $R^2$ は水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim1$ 0のアリール基または置換されていてもよい炭素数 $7\sim1$ 0のアラルキル基、Xはハロゲン原子を表す。)で表される光学活性化合物。

# 【請求項5】

一般式(1)

【化8】

(式中、\*は不斉炭素原子を表し、 $R^1$ はカルバメート系のアミノ保護基を表す。)

で表される光学活性 1- 置換アミノー 2 , 3- プロパンジオールを、酸触媒の存在下、一般式 (2)

【化9】

# $R^2C(OR^3)_3$ (2)

(式中、 $R^2$ は水素原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 1$ 0のアリール基、または置換されていてもよい炭素数 $7\sim 1$ 0のアラルキル基を表し、 $R^3$ 

は炭素数1~6のアルキル基を表す。)

で表される化合物と反応させ、一般式(3)

# 【化10】

(式中、\*、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>は前記と同一の意味を表す。)

で表される光学活性化合物を製造し、続いて開環させることを特徴とする、一般式(4)

## 【化11】

$$R^2$$
 $NHR^1$ 
(4)

(式中、Xはハロゲン原子を表し、\*、 $R^1$ 、 $R^2$ は前記と同一の意味を表す。)で表される光学活性化合物の製造方法。

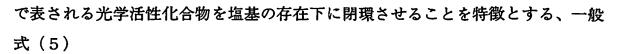
# 【請求項6】

一般式(4)

# 【化12】

$$R^2$$
 $X$ 
\*
NHR<sup>1</sup>
(4)

(式中、\*は不斉炭素原子、 $R^1$ はカルバメート系のアミノ保護基、 $R^2$ は水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim1$ 0のアリール基または置換されていてもよい炭素数 $7\sim1$ 0のアラルキル基、Xはハロゲン原子を表す。)



【化13】



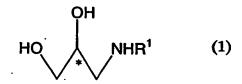
(式中、\*、R<sup>1</sup>は前記と同一の意味を表す。)

で表される光学活性1-置換アミノ-2, 3-エポキシプロパンの製造方法。

# 【請求項7】

一般式(1)

【化14】



(式中、\*は不斉炭素原子を表し、 $R^1$ はカルバメート系のアミノ保護基を表す。)

で表される光学活性 1-置換アミノ-2, 3-プロパンジオールを、酸触媒の存在下、一般式 (2)

【化15】

# $R^2C(OR^3)_3$ (2)

(式中、 $R^2$ は水素原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 1$ 0のアリール基または置換されていてもよい炭素数 $7\sim 1$ 0のアラルキル基を表し、 $R^3$ は炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基を表す。)

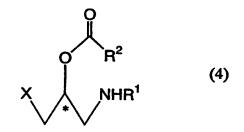
で表される化合物と反応させ、一般式 (3)

【化16】

(式中、\*、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ は前記と同一の意味を表す。)

で表される光学活性化合物を製造し、続いて開環させることにより、一般式 (4)

# 【化17】



(式中、Xはハロゲン原子を表し、\*、 $R^1$ 、 $R^2$ は前記と同一の意味を表す。)で表される光学活性化合物を製造し、さらに塩基の存在下に閉環させることを特徴とする、一般式 (5)

# 【化18】

(式中、\*、R<sup>1</sup>は前記と同一の意味を表す。)

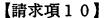
で表される光学活性1-置換アミノ-2,3-エポキシプロパンの製造方法。

# 【請求項8】

 $R^1$ がベンジルオキシカルボニル基または t-プトキシカルボニル基である請求項1、3、5、6 または 7 に記載の製造方法。

## 【請求項9】

 $R^1$ がベンジルオキシカルボニル基または t-ブトキシカルボニル基である請求 項 2 または 4 に記載の化合物。



酸触媒がプロトン酸、アミンとプロトン酸との塩またはルイス酸である請求項1 、5、7または8に記載の製造方法。

#### 【請求項11】

プロトン酸が酢酸またはpートルエンスルホン酸である請求項10に記載の製造方法。

#### 【請求項12】

アミンとプロトン酸との塩がトリエチルアミンと硫酸との塩またはピリジンとpートルエンスルホン酸との塩である請求項10に記載の製造方法。

## 【請求項13】

ルイス酸が塩化亜鉛または臭化亜鉛である請求項10に記載の製造方法。

#### 【請求項14】

 $R^2$ が水素原子、メチル基、エチル基、n-プロピル基またはフェニル基である 請求項1、3、5、6、7、8、10, 11、12 または13 に記載の製造方法

### 【請求項15】

 $R^2$ が水素原子、メチル基、エチル基、n-プロピル基またはフェニル基である 請求項 2 、4 または 9 に記載の化合物。

#### 【請求項16】

 $R^3$ がメチル基またはエチル基である請求項1、3、5、7、8、10、11、12、13または14に記載の製造方法。

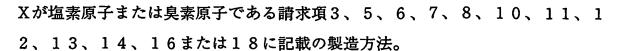
#### 【請求項17】

 $R^3$ がメチル基またはエチル基である請求項2、9または15に記載の化合物。

#### 【請求項18】

開環の試剤として塩化トリメチルシリル、臭化トリメチルシリル、塩化チオニル、塩化スルフリル、オキシ塩化リン、五塩化リン、塩化アセチルまたは臭化アセチルからなる群より選択される少なくとも一種を用いる請求項3、5、7、8、10、11、12、13、14または16に記載の製造方法。

#### 【請求項19】



#### 【請求項20】

Xが塩素原子または臭素原子である請求項4、9または15に記載の化合物。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

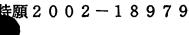
#### 【発明の属する技術分野】

[0002]

# 【従来の技術】

光学活性1-置換アミノ-2, 3-エポキシプロパンの製法としては以下の方法が知られている。

- (1) 光学活性グリシドールとアンモニアとの反応により得られるアミノプロパンジオールのアミノ基を保護し、続いて1, 2ージオールの一級水酸基を選択的にトシル化した後、閉環して製造する方法(ジャーナル・オブ・ザ・メディシナル・ケミストリー(Journal of the Medicinal Chemistry)、37巻、22号、3707(1994)、WO93/1174)。
- (2) アジ化トリメチルシリルを触媒量の光学活性Cr(III)体の共存下、ラセミ体エピクロロヒドリンと反応させて光学分割することにより得られる光学活性 1-rジドー3-クロロープロパノールを還元、アセチル化した後、閉環して製造する方法(テトラヘドロン・レターズ(TetrahedronLetters)、37巻、44号、7939(1996))。



(3) 光学活性3-ヒドロキシブチロラクトンを開環、アセトニド化、加水分解 してプタン酸誘導体とし、続いてクルティウス転位反応、脱アセトニド化反応お よび閉環反応等を行って製造する方法(WO99/52855)。

しかしながら、(1)の方法では、一般に1,2-ジオールの一級水酸基選択的 トシル化における位置選択性が完全ではなく、二級水酸基のみがトシル化された ものや両水酸基がトシル化されたもの等が副生し、製造されるアミノエポキシプ ロパン誘導体の収量および光学純度の低下が問題となる。また、(2)の方法は 基本的に光学分割であるため、目的生成物の収率が良好ではなく、かつ、数種の 副生物生成も認められているため、目的生成物とこれらの効率的分離の点で問題 がある。また、危険性の高いアジド誘導体を製造途上で生成させている点も工業 的には問題である。さらに、(3)の方法は製造工程数が多く、かつ、製造途上 で危険性の高いアシルアジド誘導体を利用していることから、工業的に有利な製 造方法であるとはいえない。

以上のように、光学活性1-置換アミノ-2,3-エポキシプロパンの従来製造 技術にはいずれも問題点が存在しており、経済性の高い工業的製造方法としては 、解決すべき課題を有している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記現状に鑑み、効率的かつ経済的であり、工業的に好適に実施する ことができる光学活性1-置換アミノー2.3-エポキシプロパンの製造方法を 提供することを目的とするものである。

[0004]

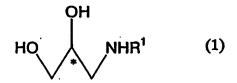
【課題を解決するための手段】

すなわち本発明は、

一般式(1)

[0005]

【化19】



(式中、\*は不斉炭素原子を表し、 $R^1$ はカルバメート系のアミノ保護基を表す。)

で表される光学活性 1-置換アミノ-2, 3-プロパンジオールを、酸触媒の存在下、一般式 (2)

[0006]

【化20】

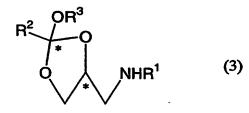
# $R^2C(OR^3)_3$ (2)

(式中、 $R^2$ は水素原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 1$ 0のアリール基または置換されていてもよい炭素数 $7\sim 1$ 0のアラルキル基を表し、 $R^3$ は炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基を表す。)

で表される化合物と反応させ、一般式(3)

[0007]

【化21】



(式中、\*、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ は前記と同一の意味を表す。)

で表される光学活性化合物を製造し、続いて開環させることにより、一般式 (4)

[0008]

【化22】

$$R^2$$
 $NHR^1$ 
(4)

(式中、Xはハロゲン原子を表し、\*、 $R^1$ 、 $R^2$ は前記と同一の意味を表す。) で表される光学活性化合物を製造し、さらに塩基の存在下に閉環させることを特徴とする、一般式 (5)

[0009]

【化23】

(式中、\*、R<sup>1</sup>は前記と同一の意味を表す。)

で表される光学活性1-置換アミノー2,3-エポキシプロパンの製造方法である。

[0010]

また、本発明は、

一般式(1)で表される光学活性1-置換アミノ-2,3-プロパンジオールを、酸触媒の存在下、一般式(2)で表される化合物と反応させることからなる、光学活性化合物(3)の製造方法;

光学活性化合物(3);

方法;

- 一般式(3)で表される光学活性化合物を開環させることからなる、光学活性化合物(4)の製造方法;
- 一般式(1)で表される光学活性1-置換アミノー2,3-プロパンジオールを、酸触媒の存在下、一般式(2)で表される化合物と反応させ、光学活性化合物(3)を製造し、続いて開環させることからなる、光学活性化合物(4)の製造

光学活性化合物(4) でもある。

[0011]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

[0012]

本発明においては、まず、一般式(1)で表される光学活性1-置換アミノー2,3-プロパンジオールを、酸触媒の存在下、一般式(2)で表される化合物と反応させ、一般式(3)で表される光学活性化合物を製造するが、本工程について説明する。

[0013]

一般式(1)で表される光学活性1-置換アミノー2,3-プロパンジオールは、公知の方法に準じて、例えば光学活性1-クロロー2,3-プロパンジオールを、塩化アンモニウムの存在下、アンモニア水と反応させることにより、光学活性1-アミノー2,3-プロパンジオールに変換し(特開平3-41056)、引き続きアミノ基を保護することにより製造することができる。

[0014]

上記のアミノ基の保護反応は、例えば、Green, T. W., Wuts, P. G. M著、プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシス第三版(Protective Groups In Organic Synthsis Third Edition), Jhon Wiley&Sons, 494頁から550頁に記載されている方法により行うことができる。

[0015]

また、光学活性 $1-\rho$ ロロ-2,3-プロパンジオールはその立体配置が(R)または(S)のいずれのものも用いることができ、従って、上記により製造される光学活性化合物(1)における立体配置も(R)または(S)のいずれかとなり、両立体配置の光学活性化合物(1)が本発明の対象として含まれる。化合物(1)において、 $R^1$ はカルバメート系のアミノ保護基を表し、例えば、メトキシカルボニル基、 $L^1$ 1、 $L^1$ 2、 $L^1$ 3、 $L^1$ 4、 $L^1$ 4 、 $L^$ 

イソプロポキシカルボニル基、tープトキシカルボニル基、ペンチルオキシカル ボニル基、イソペンチルオキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル 基、2-クロロエトキシカルボニル基、2-ヨードエトキシカルボニル基、2, 2.2-トリクロロエトキシカルボニル基、ベンズヒドリルオキシカルボニル基 、ビスー(4-メトキシフェニル)メトキシカルボニル基、フェナシルオキシカ ルボニル基、2-トリメチルシリルエトキシカルボニル基、2-トリフェニルシ リルエトキシカルボニル基、ビニルオキシカルボニル基、2-プロペニルオキシ カルボニル基、2-クロロー2-プロペニルオキシカルボニル基、3-メトキシ カルボニルー2ープロペニルオキシカルボニル基、2ーメチルー2ープロペニル オキシカルボニル基、2-ブテニルオキシカルボニル基、シンナミルオキシカル ボニル基、フェノキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基、4-ブロモ ベンジルオキシカルボニル基、2-クロロベンジルオキシカルボニル基、3-ク ロロベンジルオキシカルボニル基、3,5-ジメトキシベンジルオキシカルボニ ル基、4-メトキシベンジルオキシカルボニル基、2-ニトロベンジルオキシカ ルポニル基、4-ニトロベンジルオキシカルボニル基、2-ニトロー4、5-ジ メトキシベンジルオキシカルボニル基、3,4,5-トリメトキシベンジルオキ シカルボニル基、フェネチルオキシカルボニル基等が挙げられる。保護基導入剤 の工業的入手性や経済性等から、好ましくはメトキシカルボニル基、エトキシカ ルボニル基、tーブトキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基であり、 より好ましくはt-ブトキシカルボニル基またはベンジルオキシカルボニル基で ある。

#### [0016]

一般式 (2) で表される化合物において、 $R^2$ は水素原子、炭素数  $1 \sim 6$  のアルキル基、炭素数  $6 \sim 1$  0 のアリール基または置換されていてもよい炭素数  $7 \sim 1$  0 のアラルキル基を表し、これらの基は、直鎖状、分岐状または環状のいずれであってもよい。このようなものとしては、特に限定されないが、例えば、炭素数  $1 \sim 6$  のアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、イソプチル基、t-プチル基、n-プテル基、シクロペキシル基等;炭素数  $6 \sim 1$  0 のアリール基とし

ては、フェニル基、4ーメチルフェニル基、2,4,6ートリメチルフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基等;置換されていてもよい炭素数7~10のアラルキル基としては、ベンジル基、1ーフェネチル基、2ーフェネチル基、1ー(4ーメトキシフェニル)エチル基等が挙げられる。化合物(2)の入手性の容易さ等から、好ましくは水素原子、メチル基、エチル基、nープロピル基、フェニル基である。

# [0017]

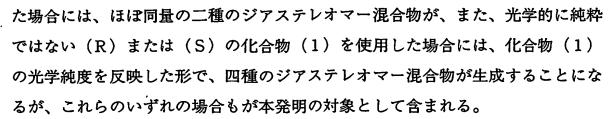
また、化合物(2)において、 $R^3$ は炭素数 $1\sim6$ のアルキル基を表し、これらの基は、直鎖状、分岐状または環状のいずれであってもよい。このようなものとしては、特に限定されないが、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、イソプチル基、t-プチル基、ペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。化合物(2)の入手性の容易さ等から、好ましくはメチル基、エチル基である。

#### [0018]

従って、化合物(2)として特に好ましいものは、オルト蟻酸エステル、オルト酢酸エステル、オルトプロピオン酸エステル、オルト酪酸エステル、オルト安息香酸エステルであり、さらに具体的には、オルト蟻酸トリメチル、オルト党ロピオン酸トリエチル、オルトプロピオン酸トリメチル、オルトプロピオン酸トリメチル、オルトプロピオン酸トリメチル、オルト路酸トリメチル、オルト酪酸トリメチル、オルト酪酸トリエチルである酪酸トリエチル、オルト安息香酸トリエチルである

#### [0019]

上述した化合物(1)と化合物(2)との反応により製造される、一般式(3)で表される光学活性化合物は新規化合物であり、化合物中の各置換基R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>は上記で説明したものと全く同様なものである。また、化合物(3)が化合物(1)と化合物(2)との反応により生成する際に、新たに不斉炭素原子がひとつ生成するが、この際の立体選択性は一般に乏しく、従って、(R)または(S)の各立体配置を有した両不斉炭素原子がどちらか一方にあまり偏ることなく生成する。即ち、光学的に純粋な(R)または(S)の化合物(1)を使用し



# [0020]

上記の化合物(3)を製造する反応は酸触媒の存在下に行われ、用いる酸触媒 としては特に限定されないが、プロトン酸、プロトン酸とアミンとの塩、ルイス 酸等を好適に使用することができる。プロトン酸の例としては、塩化水素、臭化 水素、ヨウ化水素等のハロゲン化水素、硫酸、リン酸、過塩素酸、ホウフッ化水 素酸等の無機酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p-トルエンスルホ ン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、樟脳スルホン酸、クロロスルホン酸等の 有機または無機スルホン酸、蟻酸、酢酸、酪酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、ト リクロロ酢酸、ブロモ酢酸、ジブロモ酢酸、トリフルオロ酢酸、グリコール酸、 シュウ酸、コハク酸、安息香酸、サリチル酸等の有機カルボン酸等を挙げること ができる。プロトン酸とアミンとの塩としては、ハロゲン化水素、スルホン酸等 の強いプロトン酸とアミンとの塩が好ましく、アミンとしては脂肪族の一級アミ ン、二級アミン、三級アミンのほか、アンモニア、複素環アミン等が含まれる。 上記のようなものの例として、塩化アンモニウム、臭化アンモニウム、硫酸アン モニウム、硝酸アンモニウム、ピリジンーp-トルエンスルホン酸塩、キノリン - p ートルエンスルホン酸塩、トリエチルアミンー硫酸塩、トリエチルアミンー 塩酸塩、ピリジン-塩酸塩、イミダゾール-塩酸塩、メチルアミンー硫酸塩、ジ メチルアミン-硫酸塩、ピリジン-硫酸塩、ルチジン-硫酸塩、コリジン-硫酸 塩、ピリジンートリフルオロメタンスルホン酸塩、ピリジンートリフルオロ酢酸 塩、ピリジン-トリクロロ酢酸塩等が挙げられる。これらのものはあらかじめ塩 となっているものを使用してもよいし、反応系内で該プロトン酸と該アミンを混 合することにより調製して使用してもよい。ルイス酸の例としては、塩化亜鉛、 臭化亜鉛、ヨウ化亜鉛、塩化アルミニウム、臭化アルミニウム、三フッ化ホウ素 ーエーテル錯体、塩化第二錫、塩化第二鉄、四塩化チタン等が挙げられる。また 、ダウエックス50等の陽イオン交換樹脂やシリカゲル、ポリリン酸、五酸化リ

ン等の固体状の酸を触媒として使用することもできる。上記のうち、特に好ましくは、酢酸、pートルエンスルホン酸、ピリジン-pートルエンスルホン酸塩、トリエチルアミン-硫酸塩、塩化亜鉛または臭化亜鉛が使用される。

# [0021]

用いる酸の使用量としては、特に制限されないが、通常、化合物(1)に対して下限は0.01mol%であり、上限は100mol%で実施することができる。反応速度や経済性の面から好ましい下限は0.1mol%、好ましい上限は10mol%である。

#### [0022]

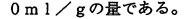
また、化合物(1)に対する化合物(2)の使用量は通常は過剰量を使用し、 下限は100mol%であり、上限は500mol%であるが、反応速度や経済 性の面から、好ましい下限は105mol%、好ましい上限は300mol%で ある。

#### [0023]

また、上記反応では通常溶媒が使用され、使用される溶媒としては、反応を阻害しないものであれば特に限定されないが、例えば、ヘプタン、ヘキサン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン等の脂肪族炭化水素系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、メチル t ーブチルエーテル等のエーテル系溶媒、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プチル等のエステル系溶媒、アセトン、エチルメチルケトン等のケトン系溶媒、塩化メチレン、1,2ージクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、アセトニトリル、プロピオニトリル、ベンゾニトリル等のニトリル系溶媒等が挙げられ、上記溶媒の2種類以上を混合して使用してもよい。好ましくはトルエン、塩化メチレンが多用される

#### [0024]

上記溶媒の使用量は特に制限されるものではないが、化合物(1)に対して下限は1 m 1/gの量であり、上限は1 0 0 m 1/gでの量ある。反応の操作性や経済性を考慮すれば、好ましい下限は2 m 1/gの量であり、好ましい上限は3



#### [0025]

反応温度は用いる溶媒の種類や酸触媒の種類によっても異なるが、通常は反応 溶媒の凝固点から沸点までの範囲の任意の温度を選択することができる。一般的 には下限は-20℃であり、上限は150℃である。好ましい下限は0℃であり 、好ましい上限は115℃である。

#### [0026]

反応時間は用いる化合物(2)の種類や酸触媒の種類、反応溶媒および反応温度により異なるが、通常0.5~82時間程度である。

#### [0027]

また、反応の進行度合いは通常の分析手段、例えば、高速液体クロマトグラフィー (HPLC) を使用した反応液の経時的分析により確かめることができ、化合物 (1) の消失を以って反応の終点を知ることができる。

#### [0028]

上記反応の後処理方法としては、特に限定されないが、反応後、例えば、アンモニア水や水を反応液に添加して反応を停止させ、酢酸エチル、トルエン、ベンゼン、ジエチルエーテル、ジクロロメタン等の適切な有機溶媒で目的生成物を抽出し、抽出層の水や飽和食塩水等による洗浄、溶媒の濃縮等の操作を経て目的生成物の単離を行うことができる。また、反応液から反応溶媒を減圧留去するだけで目的生成物を濃縮物として単離してもよいし、さらには、反応溶媒を一部濃縮留去させることにより、目的生成物を含む反応溶媒での溶液として次の工程に使用してもよい。また、必要であれば、例えば、カラムクロマトグラフィーによる分離、精製を行ってもよい。

# [0029]

上記で説明した工程に続いて、本発明においては、一般式(3)で表される光 学活性化合物を開環することにより、光学活性化合物(4)を製造するが、次に 本工程について説明する。

#### [0030]

一般式(4)で表される光学活性化合物は新規化合物であり、化合物中の各置

換基R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>は既に上記で説明したものと全く同様なものである。また、 光学活性化合物(4)において、Xはハロゲン原子を表し、例えば、フッ素原子 、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が挙げられる。好ましくは塩素原子、臭素原 子である。

#### [0031]

光学活性化合物(4)はひとつの不斉炭素原子を有するが、その立体配置は光 学活性化合物(3)の対応する不斉炭素原子の立体配置に由来しており、本工程 の開環反応に際して、該不斉炭素原子が反応に関与することはないため、化合物 (3)の対応する不斉炭素原子の立体配置が変化することなく、化合物(4)の 不斉炭素原子の立体配置に引き継がれるものである。

#### [0032]

本工程の開環反応に使用される試剤としては、化合物(3)に置換反応を起こしてハロゲン原子Xを導入する能力を有するものが用いられ、例えば、塩化トリメチルシリル、臭化トリメチルシリル、塩化アセチル、臭化アセチル、ヨウ化アセチル、塩化チオニル、臭化チオニル、塩化スルフリル、三塩化リン、三臭化リン、五塩化リン、オキシ塩化リン、塩化トリチル、塩化水素、臭化水素一酢酸溶液、ジエチルアミノサルファートリフルオライド(DAST)等が挙げられる。好ましくは、塩化トリメチルシリル、塩化アセチル、塩化チオニル、塩化スルフリル、五塩化リン、オキシ塩化リン、臭化水素一酢酸溶液である。

#### [0033]

また、化合物(3)および/または化合物(4)が酸に敏感な化合物である場合、例えば、トリエチルアミン等の塩基を上限で10mol%添加して、該開環反応に際しての化合物(3)および/または化合物(4)の分解を抑制しながら、反応が収率よく進行するように反応を実施することができる。また、反応速度が遅い場合、例えば、塩化亜鉛、臭化亜鉛、臭化錫等のルイス酸やヨウ化ナトリウム等を添加することにより、反応速度を向上させることができる場合がある。上記開環反応試剤の使用量は、化合物(3)に対して下限は100mol%、上限は500mol%である。好ましい下限は110mol%であり、好ましい上



限は150mol%である。

#### [0034]

また、上記反応では通常溶媒が使用され、使用される溶媒としては、反応を阻害しないものであれば特に限定されないが、例えば、ヘプタン、ヘキサン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン等の脂肪族炭化水素系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、メチル t ープチルエーテル等のエーテル系溶媒、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒、アセトン、エチルメチルケトン等のケトン系溶媒、塩化メチレン、1,2ージクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、アセトニトリル、プロピオニトリル、ベンゾニトリル等のニトリル系溶媒等が挙げられ、上記溶媒の2ニ種類以上を混合して使用してもよい。なお、本工程で使用される反応溶媒は前工程での化合物(3)の製造時に使用された溶媒をそのまま流用することもできるし、新たに別の溶媒を選択することもできるが、プロセスの効率性や経済性から化合物(3)の製造時に使用された溶媒をそのまま流用することが好ましいのは言うまでもない。上記例示溶媒のうち、好ましくはトルエン、塩化メチレンが多用される。

#### [0035]

上記溶媒の使用量は特に制限されるものではないが、化合物(3)に対して下限は1 m 1/gの量であり、上限は1 0 0 m 1/gの量である。反応の操作性や経済性を考慮すれば、好ましい下限は2 m 1/gの量であり、好ましい上限は2 0 m 1/gの量である。

#### [0036]

反応温度は用いる溶媒の種類や用いる化合物(3)の種類によっても異なるが、通常は反応溶媒の凝固点から沸点までの範囲の任意の温度を選択することができる。一般的には下限は−20℃であり、上限は150℃である。好ましい下限は0℃であり、好ましい上限は115℃である。

反応時間は用いる化合物 (3) の種類や反応溶媒および反応温度により異なるが、通常 0. 5~72時間程度である。





# [0037]

また、反応の進行度合いは通常の分析手段、例えば、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使用した反応液の経時的分析により確かめることができ、化合物(3)の消失を以って反応の終点を知ることができる。

上記反応の後処理方法としては、特に限定されないが、反応後、例えば必要に応じて反応液を冷却しながら飽和重曹水を添加して反応を停止させ、酢酸エチル、トルエン、ベンゼン、ジエチルエーテル、ジクロロメタン等の適切な有機溶媒で目的生成物を抽出し、抽出層の水や飽和食塩水等による洗浄、溶媒の濃縮等の操作を経て、目的生成物の単離を行うことができる。また、反応液から反応溶媒を減圧留去するだけで目的生成物を濃縮物として単離してもよいし、さらには、反応溶媒を一部濃縮留去させることにより、目的生成物を含む反応溶媒での溶液として次工程に使用してもよい。また、必要であれば、カラムクロマトグラフィーによる分離、精製を行ってもよい。

# [0038]

上記で説明した工程に続いて、本発明においては、一般式(4)で表される光学活性化合物を塩基の存在下に閉環させることにより、一般式(5)で表される光学活性1-置換アミノ-2, 3-エポキシプロパンを製造するが、最後に本工程について説明する。

#### [0039]

一般式 (5) で表される1 ー置換アミノー2, 3 エポキシプロパンにおいて、 $R^1$ は既に上記で説明したものと全く同様なものである。光学活性化合物 (5) はひとつの不斉炭素原子を有しており、その立体配置は光学活性化合物 (4) の対応する不斉炭素原子の立体配置に由来しており、一般に本工程の閉環反応に際して立体配置が変化することはないため、化合物 (4) の不斉炭素原子の立体配置がそのまま引き継がれるものである。

#### [0040]

本工程の閉環反応に使用される塩基としては、特に限定されないが、化合物 (4) の水酸基上のアシル基またはアロイル基を除去する能力を有する塩基が使用され、例えば、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化セ



シウム等のアルカリ金属水酸化物、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウム等のアルカリ土類金属水酸化物、リチウムメトキシド、ナトリウムメトキシド、カリウムエトキシド、ナトリウムイソプロポキシド等のアルカリ金属アルコキシド、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム等のアルカリ金属炭酸水素塩、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩等が挙げられ、好ましくは水酸化ナトリウム、炭酸カリウムである。また、反応溶媒にメタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール等のアルコール系溶媒を使用した場合には、これらと反応してアルカリ金属アルコキシドを与える、リチウム、ナトリウム、カリウム、水素化リチウム、水素化ナトリウム等も使用することができる。

## [0041]

上記塩基の使用量は、使用する塩基の種類によっても異なるが、化合物(4)に対して下限は100mo1%、上限は500mo1%である。好ましい下限は110mo1%であり、好ましい上限は300mo1%である。

また、反応には通常溶媒が使用されるが、溶媒としては、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、水、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール等のアルコール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒、N, Nージメチルホルムアミド等が挙げられ、上記溶媒の2種類以上を混合して用いてもよい。好ましい溶媒はアルコール系溶媒であり、メタノールが特に好ましいものとして多用される。

#### [0042]

また、水と水と相溶性のない溶媒で上記塩基と反応しないもの、例えば、ヘキサン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素系溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、エーテル、メチル t ープチルエーテル等のエーテル系溶媒、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素系溶媒等を組み合わせることにより、反応を二相系溶媒中で実施してもよく、この場合、反応速度を高めるため、相間移動触媒を添加して反応を行うのが好ましい。使用される相間移動触媒としては、アリクォット(aliauat)336、臭化ブチルピリジニウム、臭化ベンジルトリエチルアンモニウム、塩



化ベンジルトリエチルアンモニウム、塩化ベンジルトリメチルアンモニウム、臭化インジルトリエチルアンモニウム、塩化ジブチルジメチルアンモニウム、臭化デシルトリエチルアンモニウム、臭化メチルトリフェニルアンモニウム、臭化オクチルトリエチルアンモニウム、臭化テトラブチルアンモニウム、塩化テトラブチルアンモニウム、塩化テトラブチルアンモニウム、塩化テトラブチルアンモニウム、塩化テトラブチルアンモニウム、塩化テトラブチルアンモニウム、臭化トラメチルアンモニウム、硫酸水素テトラブチルアンモニウム等の四級アンモニウム塩、臭化ヘキサデシルトリエチルホスホニウム、臭化ヘキサデシルトリブチルホスホニウム、臭化トリオクチルエチルホスホニウム、臭化テトラブェニルホスホニウム、臭化トリオクチルエチルホスホニウム、臭化テトラフェニルホスホニウム等の四級ホスホニウム塩、18ークラウンー6、ジングー18ークラウンー6等のクラウンエーテル類等が挙げられ、好ましくは四級アンモニウム塩が使用される。

# [0043]

上記溶媒の使用量は、特に制限されるものではないが、化合物(4)に対して下限は1m1/gの量であり、上限は100m1/gの量である。反応の操作性や経済性を考慮すれば、好ましい下限は2m1/gの量であり、好ましい上限は20m1/gの量である。

#### [0044]

また、上記相間移動触媒の使用量も特に制限されるものではないが、通常は触媒量が使用され、化合物(4)に対して1mo1%を下限に、100mo1%を上限にして、これらの範囲の任意の量を使用することができる。

反応温度は用いる溶媒の種類によっても異なるが、通常は反応溶媒の凝固点から 沸点までの範囲の任意の温度を選択することができる。一般的には下限は-20 $\mathbb C$ であり、上限は $150\mathbb C$ である。好ましい下限は $0\mathbb C$ であり、好ましい上限は  $100\mathbb C$ である。

#### [0045]

反応時間は用いる化合物(4)の種類や反応溶媒および反応温度により異なるが、通常0.5~24時間程度である。

#### [0046]

また、反応の進行度合いは通常の分析手段、例えば、高速液体クロマトグラフィー (HPLC) を使用した反応液の経時的分析により確かめることができ、化合物 (4) の消失を以って反応の終点を知ることができる。

上記反応の後処理方法としては、特に限定されないが、反応後、例えば、飽和塩化アンモニウム水溶液を添加し、酢酸エチル、トルエン、ベンゼン、ジエチルエーテル、ジクロロメタン等の適切な有機溶媒で目的生成物を抽出し、抽出層の水や飽和食塩水等による洗浄、溶媒の濃縮等の操作を経て目的生成物の単離を行うことができる。二相系溶媒中で反応を実施した場合には、水と有機層を分離し、必要に応じて水洗し、溶媒を濃縮するだけでよい。また、必要であれば、例えば、カラムクロマトグラフィーによる精製を行って目的生成物の純度を高めてもよい。

#### [0047]

# 【実施例】

以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれら実施例により何ら限定されるものではない。なお、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)の分析は、特に記載のない実施例では、以下の条件にて行った。

カラム: nacalai C8 4.6 mm I.D. ×250 mm

移動相:10 mM {NaH2PO4-Na2HPO4} 水溶液 (pH=6.8

流速:1 ml/min

検出: UV 254 nm

カラム温度:40 ℃

注入量:10 μ1

また、光学純度分析は光学活性分析カラムを装着した高速液体クロマトグラフィーにより実施した。特に記載のない実施例では、以下の条件で分析した。

カラム: CHIRALCEL OD-H 4.6 mm I.D. ×250 mm

移動相: n-ヘキサン/イソプロパノール=95/5 (vo1/vo1)

流速: 0.5 ml/min

検出:UV 254 nm

カラム温度:40 ℃

注入量:10 μ1

(実施例1) (2R/S, 4S) - 4 - [(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル] - 2 - メトキシ-1, 3 - ジオキソランの製造

(S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー2, 3-プロパンジオール2.00 g(8.88 mmol)をトルエン20 mlに懸濁させ、オルト蟻酸トリメチル2.58 g(24.3 mmol、270mol%)、酢酸16 mg、(0.267 mmol 3.00mol %)を添加し、110  $\mathbb C$ で3時間攪拌した。室温まで冷却した後、アンモニア水10 mlを加えて反応を停止した。分液後、水層をトルエン10 mlでさらに2回抽出し、全有機層を飽和食塩水10 mlで洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮した後、真空乾燥して、(2R/S,4S)-4-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル] -2-メトキシー1,3-ジオキソラン2.47 gを無色油状のジアステレマー混合物として得た。

HPLC保持時間: 6.30分、6.61分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$  7. 36-7. 33 (5H, m), 5. 74, 5. 70 (1H, s×2), 5. 36, 5. 14 (1H, bs×2), 5. 14 (2H, s), 4. 45-4. 40, 4. 35-4. 30 (1H, m×2), 4. 11-4. 05, 4. 16-4. 12 (1H, m×2), 3. 78 -3. 27 (3H, m), 3. 32, 3. 31 (3H, s×2)

(実施例 2 ) (2 R ∕ S , 4 S ) − 4 − [ (N −ベンジルオキシカルボニル) ア ミノメチル] − 2 −エトキシ− 1 , 3 −ジオキソランの製造

(S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー2, 3-プロパンジオール1.00 g(4.44 mmol)をトルエン10 m1に懸濁させ、オルト蟻酸トリエチル1.79 g(12.0 mmol,270mol%)、酢酸7.9 mg(0.132 mmol,2.98mol%)を添加し、110  $\mathbb C$  で3時間攪拌した。室温まで冷却した後、アンモニア水5 m1 を加えて反応を停止した。分液後、水層をトルエン5 m1 でさらに2回抽出し、全有機層を飽和食塩水10 m1 で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。有機層を減圧濃

縮した後、真空乾燥して、(2R/S, 4S)-4-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル]-2-エトキシ-1, 3-ジオキソラン1. 36 g を無色油状のジアステレオマー混合物として得た。

HPLC保持時間: 6.56分、7.00分

1H NMR (400MHz, CDC13)  $\delta$  7. 36-7. 30 (5H, m), 5. 82, 5. 78 (1H,  $8\times2$ ), 5. 51, 5. 20 (1H,  $8\times2$ ), 5. 17 (2H, 8), 4. 44-4. 34, 4. 34-4. 33 (1H, m  $\times2$ ), 4. 16-4. 14, 4. 01-4. 04 (1H,  $8\times2$ ), 3. 80 -3. 28 (3H, m), 3. 62, 3. 58 (2H,  $8\times2$ ), 1. 23, 1. 22 (3H, 12)

(S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー2, 3-プロパンジオール2.00 g(8.88 mmol)を塩化メチレン10 mlに溶解させ、オルト酢酸トリメチル1.36 g(11.3 mmol、130mol%)、p-トルエンスルホン酸ー水和物4.3 mg(0.0226 mmol、0.25mol%)を添加し、室温で1時間攪拌した。溶媒を減圧留去した後、真空乾燥して、(2R/S,4S) -4-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル] -2-メトキシ-2-メチル-1, 3-ジオキソラン2.48gを無色油状のジアステレオマー混合物として得た。

HPLC保持時間: 6. 78分、7. 15分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDC 13)  $\delta$  7. 36-7. 30 (5 H, m), 5. 38, 5. 08 (1 H, bs×2), 5. 11 (2 H, s), 4. 41-4 . 40, 4. 39-4. 32 (1 H, m×2), 4. 16, 4. 09 (1 H, t×2, J=7. 6 Hz), 3. 72, 3. 67 (1 H, t×2, J=7. 6 Hz), 3. 55-3. 44 (1 H, m), 3. 39-3. 24 (1 H, m), 3. 27 (s, 3 H), 1. 56, 1. 55 (3 H, s×2)

(S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー2, 3-プロパンジオール1.00 g(4.44 mmol)を塩化メチレン5 mlに溶解させ、オルト酢酸トリエチル0.927 g(5.68 mmol、130mol%)、pートルエンスルホン酸一水和物2.3 mg(0.0120 mmol、0.27mol%)を添加し、室温で1時間攪拌した。溶媒を減圧留去した後、真空乾燥して、(2R/S,4S)-4-[(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル]-2-エトキシー2-メチルー1,3-ジオキソラン1.34 gを無色油状のジアステレオマー混合物として得た。

HPLC保持時間: 7.52分、8.00分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$  7. 37-7. 31 (5H, m), 5. 58, 5. 11 (1H,  $bs\times2$ ), 5. 11 (2H, s), 4. 42-4. 32 (1H, m), 4. 15, 4. 08 (1H,  $t\times2$ , J=7. 6Hz), 3. 76, 3. 70 (1H,  $t\times2$ , J=7. 6Hz), 3. 54, 3. 53 (2H,  $q\times2$ , J=7. 1Hz), 3. 39, 3. 35 (1H,  $t\times2$ , J=5. 8Hz), 3. 31, 3. 26 (1H,  $t\times2$ , J=6. 1Hz), 1. 57, 1. 56 (3H, 50), 1. 18, 1. 17 (3H, 10), 1. 100 Hz)

(実施例 5) (2R/S, 4S) - 4 - [(N-ベンジルオキシカルボニル) ア ミノメチル] - 2 - メトキシ- 2 - プロピル- 1. 3 - ジオキソランの製造

(S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー2, 3-プロパンジ オール1. 00 g(4.44 mmol)を塩化メチレン5 mlに溶解させ、オルト酪酸トリメチル0. 844 g(5.68 mmol, 130 mol%)、p-トルエンスルホン酸一水和物2.1 mg(0.0110 mmol, 0.25 mol%) を添加し、室温で1時間攪拌した。溶媒を減圧留去した後、真空乾燥して、(2R/S,4S)-4-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル]-2-メトキシー2-プロピルー1, 3-ジオキソラン1. 38 g を無色油状のジアステレオマー混合物として得た。

HPLC保持時間: 21.6分、24.5分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$  7. 37-7. 30 (5H, m),

5. 38, 5. 05 (1H, bs×2), 5. 11 (2H, s), 4. 42-4. 39, 4. 39-4. 29 (1H, m×2), 4. 17, 4. 08 (1H, t ×2, J=8. 0Hz), 3. 72, 3. 67 (1H, t×2, J=8. 0Hz), 3. 36-3. 45 (1H, m), 3. 72, 3. 32 (1H, t×2, J=6. 0Hz), 3. 25 (3H, s), 1. 78, 1. 75 (2H, t×2, J=3. 6Hz), 1. 46, 1. 43 (2H, m×2), 0. 934, 0. 9 27 (3H, t×2, J=3. 6Hz)

(S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー2, 3-プロパンジ オール1. 00 g(4.44 mmol)を塩化メチレン5 m1に溶解させ、オルト安息香酸トリメチル1. 05 g(5.68 mmol, 130 mol%)、p-トルエンスルホン酸一水和物2.63 <math>mg(0.0138 mmol, 0.31 mol%) を添加し、室温で1時間攪拌した。溶媒を減圧留去した後、真空乾燥して、(2R/S,4S)-4-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル] -2-メトキシー2-フェニルー1, 3-ジオキソラン1. 38 gを無色油状のジアステレオマー混合物として得た。

HPLC保持時間: 20.6分、23.8分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$  7. 58-7. 54 (2H, m), 7. 44-7. 34 (8H, m), 5. 45, 4. 96 (1H, bs×2), 5. 13, 5. 09 (2H, s×2), 4. 58-4. 59, 4. 39-4. 30 (1H, m×2), 4. 32, 4. 22 (1H, t×2, J=7. 6Hz), 3. 89-3. 86 (1H, m), 3. 50-3. 47 (1H, m), 3. 35-3. 29 (1H, m), 3. 21, 3. 20 (3H, s×2)

(実施例7) (2R/S, 4S) - 4 - [(N-t-プトキシカルボニル) アミノメチル] - 2 - メトキシ-2 - メチル-1, 3 - ジオキソランの製造

(S) -1-(N-t-プトキシカルボニル) アミノー2, 3-プロパンジオール1.51 g(7.92 mmol)をトルエン10 mlに溶解させ、オルト酢酸トリメチル2.56 g(21.4 mmol、270mol%)、酢酸1

2 mg(0.20 mmol、2.53mol%)を添加し、室温で5時間、50℃で24時間攪拌した。原料が消失しないため、さらに酢酸10 mg(0.17 mmol、2.10mol%)添加し、18時間攪拌した。原料の消失を確認し、室温まで冷却した後、溶媒を減圧留去し、真空乾燥して、(2R/S,4S)-4-[(N-t-ブトキシカルボニル)アミノメチル]-2-メトキシー2-メチルー1,3-ジオキソラン1.92gを無色油状のジアステレオマー混合物として得た。

HPLC分析条件;カラム: nacalai C8 4.6 mmI. D. ×250 mm、移動相: 10 mM {NaH2PO4-Na2HPO4} 水溶液(pH=6.8) / アセトニトリル=1/1 (vo1/vo1)、流速: 1 ml/min、検出: UV 210 nm、カラム温度: 40 ℃、注入量: 10 μl

HPLC保持時間: 6.0分、6.3分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$  5. 12, 4. 83 (1H, bs×2), 4. 39-4. 37, 4. 37-4. 29 (1H, m×2), 4. 15, 4. 08 (1H, t×2, J=8. 0Hz), 3. 74-3. 68 (1H, m), 3. 50-3. 47 (1H, m), 3. 29, 3. 28 (3H, s×2), 3. 26-3. 19 (1H, m×2), 1. 57, 1. 55 (3H, s×2), 1. 45 (9H, s)

(実施例8) (2 R/S, 4 S) -4-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル] -2-メトキシー2-メチル-1, 3-ジオキソランの製造 (S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー2, 3-プロパンジオール202 mg(0.888 mmol)をトルエン4 mlに懸濁させ、オルト酢酸トリメチル298 mg(2.48 mmol、280mol%)、塩化亜鉛9.4 mg(0.0690 mmol、7.77mol%)を添加し、110℃で2時間攪拌した。室温まで冷却した後、水5 mlを加えて反応を停止した。分液後、水層をトルエン10 mlでさらに2回抽出し、減圧濃縮し、真空乾燥して、(2 R/S, 4 S) -4-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル] -2-メトキシー2-メチル-1, 3-ジオキソラン239 mgを無

色油状のジアステレオマー混合物として得た。

(実施例9) (2R/S, 4S)-4-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル] -2-メトキシ<math>-2-メチル-1, 3-ジオキソランの製造

(S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー2, 3-プロパンジオール200 mg(0.888 mmol)をトルエン3 mlに懸濁させ、オルト酢酸トリメチル298 mg(2.48 mmol、280mol%)、トリエチルアミン一硫酸塩10 mg(0.0328mmol、3.70mol%)を添加し、110 で2時間攪拌した。室温まで冷却した後、水5 mlを加えて反応を停止した。分液後、水層をトルエン10 mlでさらに2回抽出し、減圧濃縮し、真空乾燥して、(2R/S,4S) -4-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル] -2-メトキシ-2-メチルー1,3-ジオキソラン253 mgを無色油状のジアステレオマー混合物として得た。

(実施例10) (2R/S, 4S) -4-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル] <math>-2-メトキシ-2-メチル-1, 3-ジオキソランの製造

(S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー2, 3-プロパンジオール200 mg(0.888 mmol)をトルエン3 mlに懸濁させ、オルト酢酸トリメチル300 mg(2.50 mmol、280mol%)、シリカゲル(9.4 mg)を添加し、110 ℃で2時間攪拌した。反応液を高速液体クロマトグラフィーにより分析したところ、原料は残存していたが、(2R/S, 4S) -4-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル] <math>-2-メトキシ-2-メチルー1, 3-ジオキソランが主生成物として生成していることを確認した。

(実施例11) 蟻酸 (S)-2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー1-(クロロメチル)エチルの製造

実施例2で得られた(2R/S, 4S) -4-[(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル]-2-エトキシー1, <math>3-ジオキソラン 511.4 mg (1.82 mmol) を塩化メチレン5 mlに溶解させ、氷冷下に塩化メチレン5 mlに溶解させた五塩化リン470.5 mg (2.29 mmol)、120 mol%)を5分間かけて滴下した。滴下終了後、室温まで昇温し、5時

間攪拌した。飽和重曹水10 m1を加えて反応を停止し、酢酸エチル10 m1で3回抽出し、全有機層を飽和重曹水30 m1で3回、水30 m1で2回、飽和食塩水30 m1で1回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮し、真空乾燥して、蟻酸 (S)-2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノ-1-(クロロメチル)エチル392 mgを無色油状化合物として得た。(S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノ-2,3-プロパンジオールからの通算収率で69%であった。

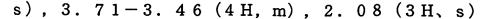
HPLC保持時間: 7. 2分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$  8. 09 (1H, s), 7. 40-7. 29 (5H, m), 5. 34-5. 33 (1H, m), 5. 11 (2H, s), 4. 98 (1H, bs), 3. 75-3. 50 (4H, m)

(実施例 12)酢酸 (S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー <math>1-(クロロメチル)エチルの製造

HPLC保持時間:8.9分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  7. 36-7. 31 (5H, m), 5. 14 (2H, s), 5. 14-5. 01 (1H, m), 4. 96 (1H, b



(実施例13)酪酸 (S)-2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー<math>1-(クロロメチル)エチルの製造

実施例 5 で得られた(2 R/S, 4 S) -4-[(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル] -2-メトキシー2-プロピルー1, <math>3-ジオキソラン 503 mg(1.62 mmol)を塩化メチレン5 mlに溶解させ、塩化トリメチルシリル221 mg(2.03 mmol、130 mol%)を5分間かけて滴下した。滴下終了後、室温で14 時間攪拌した。飽和重曹水10 mlを加えて反応を停止し、酢酸エチル10 mlで3 回抽出し、全有機層を飽和食塩水30 mlで1 回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮し、真空乾燥して粗生成物432 mgを得た。これを分取用薄層クロマトグラフィー(展開溶媒;酢酸エチル/n-ヘキサン=1/2)により精製したところ、酪酸(S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー1-(クロロメチル)エチル<math>390 mgを無色油状化合物として得た。(S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー2, <math>3-プロパンジオールからの通算収率で73%であった。

HPLC保持時間:13.7分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDC 13)  $\delta$  7. 36-7. 31 (5H, m), 5. 10 (2H, s), 5. 10-5. 00 (1H, m), 4. 96 (1H, b), 3. 70-3. 49 (4H, m), 2. 31 (2H, J=7. 2Hz, t), 1. 65 (2H, m), 0. 95 (3H, J=7. 2Hz, t)

(実施例14)安息香酸 (S)-2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー<math>1-(クロロメチル)エチルの製造

実施例 6 で得られた(2 R/S, 4 S) -4-[(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル] <math>-2-メトキシ-2-フェニル-1, 3-ジオキソラン 507 mg(1.54 mmol)を塩化メチレン5 mlに溶解させ、塩化トリメチルシリル215 mg(1.98 mmol、130mol%)を5分間かけて滴下した。滴下終了後、室温で2時間攪拌した。飽和重曹水10 mlを加えて反応を停止し、酢酸エチル10 mlで3回抽出し、全有機層を飽和食塩

水30mlで1回洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮し、真空乾燥して粗生成物468 mgを得た。これを分取用薄層クロマトグラフィー(展開溶媒;酢酸エチル/n-ヘキサン=1/2)により精製したところ、安息香酸 (S)-2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー1-(クロロメチル)エチル303 mgを無色油状化合物として得た。(S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー2,3-プロパンジオールからの通算収率で47%であった。

HPLC保持時間: 7. 3分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  8. 05 (2H, d, J=7. 2Hz), 7. 56 (1H, t, J=7. 6Hz), 7. 45 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 36-7. 31 (5H, m), 5. 36-5. 33 (1H, m), 5. 09 (2H, s), 5. 03 (1H, bs), 3. 84-3. 74 (2H, m), 3. 69-3. 63 (2H, m)

(実施例15) 酢酸 (S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー <math>1-(クロロメチル) エチルの製造

実施例3と同様にして得られた(2R/S, 4S) -4-[(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル] <math>-2-メトキシー2-メチルー1, 3-ジオキソラン 200 mg (0.711 mmo1)を塩化メチレン3 m1に溶解させ、塩化チオニル110 mg (0.924 mmo1、130mo1%)を添加し、室温で2時間攪拌した。飽和重曹水5 m1を加えて反応を停止し、酢酸エチル10 m1で2回抽出し、全有機層を飽和食塩水30 m1で1回洗浄した。有機層の高速液体クロマトグラフィーによる分析から、酢酸 (S)-2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー1-(クロロメチル)エチルが((S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー2, (S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー2, (S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー2, (S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー2, (S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー2, (S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー2, (S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー2, (S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー2, (S)-1-(N-ベンジオールから通算収率92%で生成していることを確認した。

(実施例16) 酢酸 (S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー <math>1-(クロロメチル) エチルの製造

実施例 3 と同様にして得られた (2R/S, 4S) - 4 - [(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル] <math>-2-メトキシ-2-メチル-1, 3-ジオキソ

ラン 214 mg (0.763 mmol)を塩化メチレン3 mlに溶解させ、塩化スルフリル115 mg (1.01 mmol、130mol%)を添加し、室温で2時間攪拌した。飽和重曹水5 mlを加えて反応を停止し、酢酸エチル10 mlで2回抽出し、全有機層を飽和食塩水30 mlで1回洗浄した。有機層の高速液体クロマトグラフィーによる分析から、酢酸 (S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー1-(クロロメチル) エチルが (S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー2, 3-プロパンジオールから通算収率 56%で生成していることを確認した。

(実施例 17) 酢酸 (S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー <math>1-(クロロメチル) エチルの製造

実施例3と同様にして得られた(2R/S, 4S) -4-[(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル] <math>-2-メトキシー2-メチルー1, 3-ジオキソラン 204 mg (0.711 mmol) を塩化メチレン3 mlに溶解させ、オキシ塩化リン142 mg (0.924 mmol、130mol%)を添加し、室温で2時間攪拌した。飽和重曹水5 mlを加えて反応を停止し、酢酸エチル10 mlで2回抽出し、全有機層を飽和食塩水30 mlで1回洗浄した。有機層の高速液体クロマトグラフィーによる分析から、酢酸 (S)-2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー1-(D10以チル)エチルが((S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー1-(D2、3-プロパンジオールから通算収率1-2、1-2、1-3、1-2ので生成していることを確認した。

(実施例 18) 酢酸 (S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー <math>1-(クロロメチル) エチルの製造

実施例3と同様にして得られた(2R/S, 4S)-4-[(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル] <math>-2-メトキシ-2-メチル-1, 3-ジオキソラン 199 mg (0.711 mmol) を塩化メチレン3 mlに溶解させ、塩化アセチル74. 3 mg (0.924 mmol、130 mol%)を添加し、室温で2時間攪拌した。飽和重曹水5 mlを加えて反応を停止し、酢酸エチル10 mlで2回抽出し、全有機層を飽和食塩水30 mlで1回洗浄した。有機層の高速液体クロマトグラフィーによる分析から、酢酸 (S)-2

-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー1-(クロロメチル) エチルが(S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー2, 3-プロパンジオールから通算収率<math>7.2%で生成していることを確認した。

(実施例19)酢酸 (S)-2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー1-(クロロメチル)エチルの製造

実施例3と同様にして得られた(2 R/S, 4 S) -4- [(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル] -2-メトキシー2-メチルー1, 3-ジオキソラン 200 mg (0.711 mmol)をトルエン3 mlに溶解させ、塩化トリメチルシリル100 mg (0.924 mmol、130mol%)を添加し、室温で2時間攪拌した。飽和重曹水5 mlを加えて反応を停止した。酢酸エチル10 mlで2回抽出し、全有機層を飽和食塩水30 mlで1回洗浄した。有機層の高速液体クロマトグラフィーによる分析から、酢酸 (S) -2- (N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー1- (クロロメチル)エチルが (S) -1- (N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー2, 3-プロパンジオールから通算収率87%で生成していることを確認した。

(実施例 20) 酢酸 (S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー <math>1-(クロロメチル) エチルの製造

実施例3と同様にして得られた(2R/S, 4S) -4-[(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル] <math>-2-メトキシ-2-メチル-1, 3-ジオキソラン 199 mg (0.711 mmol)をアセトニトリル3 mlに溶解させ、塩化トリメチルシリル109 mg (0.924 mmol、130mol%)を添加し、室温で2時間攪拌した。飽和重曹水5 mlを加えて反応を停止した。酢酸エチル10 mlで2回抽出し、全有機層を飽和食塩水30mlで1回洗浄した。有機層の高速液体クロマトグラフィーによる分析から、酢酸(<math>S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー1-(クロロメチル)エチルが(<math>S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー2, 3-プロパンジオールから通算収率85%で生成していることを確認した。

(実施例 21 ) 酢酸 (S ) -2- (N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー 1- (プロモメチル)エチルの製造

実施例 3 と同様にして得られた(2 R/S, 4 S) -4 -1 [(N - ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル] -2 - - 2 - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -

HPLC保持時間:8.5分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDC1<sub>3</sub>) δ7.34-7.26 (5H, m), 5.14 (2H, s), 5.10-5.01 (1H, m), 4.95 (1H, b s), 3.55-3.43 (4H, m), 2.08 (3H, s) (実施例22) 酢酸 (S)-2-(N-t-ブトキシカルボニル) アミノ-1

- (クロロメチル) エチルの製造

実施例 7 で得られた(2 R/S, 4 S) -4-[(N-t-ブトキシカルボニル) アミノメチル] -2-メトキシー2-メチルー1, 3-ジオキソラン 1.4 2 g(5.75 mmo1)を塩化メチレン15 m1に溶解させ、塩化トリメチルシリル 812 mg(7.48 mmo1、130 mo1%)を5分間かけて滴下した。滴下終了後、室温で2時間攪拌した。飽和重曹水10 m1を加えて反応を停止し、酢酸エチル10 m1で3回抽出し、全有機層を飽和食塩水30m1で1回洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮し、真空乾燥して、酢酸 (S) -2-(N-t-ブトキシカルボニル)アミノー1-(クロロメチル)エチルを1.29 g得た。(S) -1-(N-t-ブトキシカルボニル)アミノー20の通算収率で20%であった。

HPLC分析条件;カラム: nacalai C8 4.6 mmI.D. ×250 mm、移動相:10 mM {NaH2PO4-Na2HPO4} 水溶液(pH=6.8) /アセトニトリル=1/1 (vol/vol)、流速:1 ml/min、検出:UV 210 nm、カラム温度:40 ℃、注入量:10 μl

HPLC保持時間: 7. 8分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  5. 07 (1H, m), 4. 73, (1H, m), 3. 71-3. 59 (2H, m), 3. 47-3. 40 (2H, m), 2. 11 (3H, s), 1. 44 (9H, s)

(実施例 23) 酢酸 (S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー <math>1-(クロロメチル) エチルの製造

(S) -1-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノ-2, 3-プロパンジオール500 mg (4.44 mmol)をトルエン10 mlに懸濁させ、オルト酢酸トリメチル1.00 g (6.22 mmol、280mol%)、酢酸5.3 mg (0.0883 mmol、1.99mol%)を添加し、110℃で2時間攪拌した。室温まで冷却した後、総液重量10.9 gから3.95 gまで減圧濃縮した。引き続き、氷冷し、塩化チオニル343 mg (2.87 mmol、130mol%)を3分間かけて滴下した。滴下終了後、室温まで昇温し、2時間攪拌した後、飽和重曹水5 mlを加えて反応を停止した。トルエン10 mlで2回抽出し、全有機屬を飽和食塩水10 mlで1回洗浄した後、有機層の高速液体クロマトグラフィーによる分析から、酢酸 (S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノ-1-(クロロメチル)エチルが(S)-1-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノ-2,3-プロパンジオールから通算収率95%で生成していることを確認した。

(実施例24) (S) -2-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル ] オキシランの製造

実施例12と同様にして得られた酢酸 (S) -2- (N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー1- (クロロメチル) エチル2. 43 g (8. 45 mm o 1 ) をメタノール25 mlに溶解させ、炭酸カリウム2. 50 g (17. 00

mmo1, 200mo1%) を添加し、室温で2時間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液20 mlを加え、酢酸エチル20 mlで抽出し、有機層を飽和食塩水20 mlで洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮し、真空乾燥して、粗生成物1.75 gを得た。これを分取用薄層クロマトグラフィー(展開溶媒;酢酸エチル/トルエン=1/1)により精製したところ、(S)-2-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル]オキシラン1.27 gを無色油状化合物として得た。収率72%、光学純度99.8% e e であった。

HPLC保持時間:5.0分

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$  7. 38-7. 30 (5H, m), 5. 11 (2H, s), 5. 00 (1H, bs), 3. 65-3. 59 (1H, m), 3. 30-3. 24 (1H, m), 3. 15-3. 05 (1H, m), 2. 79-2. 77 (1H, m), 2. 60-2. 59 (1H, m)

(実施例 25) (S) -2-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル] オキシランの製造

実施例13で得られた酪酸 (S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー1-(クロロメチル)エチル168 mg(0.535 mmol)をメタノール2 mlに溶解させ、炭酸カリウム90.2 mg(0.652 mmol、120mol%)を添加し、室温で3時間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液5 mlを加え、酢酸エチル10 mlで2回抽出し、全有機層を飽和食塩水20 mlで洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧濃縮し、真空乾燥して、粗生成物106 mgを得た。これを高速液体クロマトグラフィーにより分析したところ、93.2 mgの(S) -2-[(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル]オキシランを含有していた。収率84%、光学純度99.7%eeであった。

(実施例26) (S) -2-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル ] オキシランの製造

実施例14で得られた安息香酸 (S)-2-(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノー1-(クロロメチル) エチル133 mg (0.399 mmol)

をメタノール2 mlに溶解させ、炭酸カリウム 93.6 mg (0.677 mm o l、170 m o l%)を添加し、室温で3時間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液5 mlを加え、酢酸エチル10 mlで3回抽出し、全有機層を飽和食塩水20 mlで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮し、真空乾燥して、粗生成物154 mgを得た。これを高速液体クロマトグラフィーにより分析したところ、111 mgの(S)-2-[(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル]オキシランを含有していた。収率85%、光学純度99.3%eeであった。

(実施例 2 7) (S) -2-[(N-ベンジルオキシカルボニル) アミノメチル ] オキシランの製造

実施例21で得られた酢酸 (S) -2-(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノー1-(プロモメチル)エチル163 mg(0.490 mmol)をメタノール1.7 mlに溶解させ、炭酸カリウム72.0 mg(0.545 mmol、110mol%)を添加し、室温で1時間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液2 mlを加え、酢酸エチル5 mlで2回抽出し、全有機層を飽和食塩水10 mlで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮し、真空乾燥して、粗生成物85.0 mgを得た。これを高速液体クロマトグラフィーにより分析したところ、74.6 mgの(S) -2-[(N-ベンジルオキシカルボニル)アミノメチル]オキシランを含有していた。収率73%、光学純度99.8%eeであった。

(実施例 2 8) (S) -2-[(N-t-プトキシカルボニル) アミノメチル] オキシランの製造

実施例22で得られた酢酸 (S)-2-(N-t-プトキシカルボニル) アミノー1-(クロロメチル) エチル567 mg(2.25 mmol) をメタノール6 mlに溶解させ、炭酸カリウム347 mg(2.48 mmol) 10 mol 2.48 mmol 1 mol 2.48 mmol 2.48 mmol 3 mol 2.48 mmol 3 mol 4 mol 3 mol 4 mol 5 mol 5 mol 6 mol 7 mol 6 mol 7 mol 7 mol 7 mol 8 mol 9 mol 9

) アミノメチル] オキシラン331mgを得た。収率85%、光学純度99.3 %eeであった。

HPLC分析条件;カラム: nacalai C8 4.6mmI. D. ×25 0 mm、移動相: 10mM {NaH2PO4-Na2HPO4} 水溶液 (pH=6.8) /アセトニトリル=1/1 (vol/vol)、流速: 1ml/min、検出: UV 210 nm、カラム温度: 40℃、注入量: 10μl 光学純度分析;カラム: CHIRALCEL OD-H 4.6 mmI. D. ×250 mm、移動相: n-ヘキサン/イソプロパノール=95/5 (vol/vol)、流速: 0.5 ml/min、検出: UV 210 nm、カラム温度: 40℃、注入量: 10μl

HPLC保持時間:5.0分

<sup>1</sup>H NM-R (400MHz, CDCl<sub>3</sub>) δ4. 77 (1H, bs), 3. 57
-3. 53 (1H, m), 3. 28-3. 3. 18 (1H, m), 3. 10-3
. 09 (1H, m), 2. 80-2. 78 (1H, m), 2. 61-2. 59 (
1H, m), 1. 45 (9H, s)

[0048]

#### 【発明の効果】

本発明は、上述の構成よりなるので、光学活性1-置換アミノ-2, 3-エポキシプロパンを効率的、かつ工業的に有利に製造することができる。また、該光学活性エポキシプロパン製造のための新規合成中間体が提供される。



【曹類名】

要約審

【要約】

【課題】農薬、医薬等の製造中間体として有用な、光学活性1-置換アミノ-2 ,3-エポキシプロパンの効率的かつ工業的に有利な製造方法の提供並びにその 新規合成中間体およびそれらの製造方法の提供。

【解決手段】光学活性1-置換アミノ-2,3-プロパンジオールを新規な光学活性環状オルトエステルに変換し、さらに新規な光学活性0-置換ハロヒドリン誘導体に変換、塩基存在下に環化することによる光学活性1-置換アミノ-2,3-エポキシプロパンの製造方法。

【選択図】 なし

# 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2002-189796

受付番号 50200951582

**曹**類名 特許願

担当官 第六担当上席 0095

作成日 平成14年 7月 1日

<認定情報・付加情報>

**【提出日】** 平成14年 6月28日



## 出願人履歴情報

## 識別番号

[000000941]

1. 変更年月日 1990年 8月27日 [変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

氏 名 鐘淵化学工業株式会社

2. 変更年月日 2003年 4月 7日

[変更理由] 名称変更 住所変更

住 所 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

氏 名 鐘淵化学工業株式会社

3. 変更年月日 2003年 4月 7日

[変更理由] 名称変更

住 所 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

氏 名 鐘淵化学工業株式会社